

Softwaretechnik 1 - 4. Tutorium

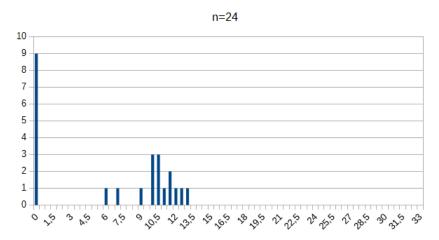
Tutorium 03 Felix Bachmann | 19.06.2018

KIT - INSTITUT FÜR PROGRAMMSTRUKTUREN UND DATENORGANISATION (IPD)



4. Übungsblatt Statistik





Ø von 25+3

Orga



Allgemein

■ Form bei handschriftlichen Abgaben...

Gruppenarbeit



Aufgabe 1: GUI für iMage

Memento



Aufgabe 1: GUI für iMage

bla

Gruppenarbeit



Aufgabe 2: Zustandsdiagramm für Wasserzeichnen

• $a()[b] \neq [b]/a()$

⇒ beim skalieren/exception werfen



19.06.2018



Aufgabe 2: Zustandsdiagramm für Wasserzeichnen

- $a()[b] \neq [b]/a()$
 - ⇒ beim skalieren/exception werfen
- sowohl "validiertes Bild" als auch "skaliertes Bild" ein Zustand



Aufgabe 2: Zustandsdiagramm für Wasserzeichnen

- $a()[b] \neq [b]/a()$
 - ⇒ beim skalieren/exception werfen
- sowohl "validiertes Bild" als auch "skaliertes Bild" ein Zustand

Aufgabe 3: git

 bei Umbenennung und Änderung direkt zu commiten würde beides hinzufügen

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 2: Zustandsdiagramm für Wasserzeichnen

- $a()[b] \neq [b]/a()$
 - ⇒ beim skalieren/exception werfen
- sowohl "validiertes Bild" als auch "skaliertes Bild" ein Zustand

Aufgabe 3: git

- bei Umbenennung und Änderung direkt zu commiten würde beides hinzufügen
 - \implies entweder add -N, add -p



Aufgabe 2: Zustandsdiagramm für Wasserzeichnen

- $a()[b] \neq [b]/a()$
 - ⇒ beim skalieren/exception werfen
- sowohl "validiertes Bild" als auch "skaliertes Bild" ein Zustand

Aufgabe 3: git

- bei Umbenennung und Änderung direkt zu commiten würde beides hinzufügen
 - \implies entweder add -N, add -p
 - ⇒ oder mv neu alt, git mv alt neu

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 2: Zustandsdiagramm für Wasserzeichnen

- $a()[b] \neq [b]/a()$
 - ⇒ beim skalieren/exception werfen
- sowohl "validiertes Bild" als auch "skaliertes Bild" ein Zustand

Aufgabe 3: git

- bei Umbenennung und Änderung direkt zu commiten würde beides hinzufügen
 - ⇒ entweder add -N, add -p
 - ⇒ oder mv neu alt, git mv alt neu
- git rm -r löscht rekursiv Ordner (inkl. der Überordner!)
 - und fügt implizit zur Staging Area hinzu, kein add nötig



Aufgabe 4: Architekturstile für JMJRST

Gruppenarbeit

Memento



Aufgabe 4: Architekturstile für JMJRST

Gruppenarbeit

bla



haben uns Entkopplungmuster angeschaut



19.06.2018



haben uns Entkopplungmuster angeschaut

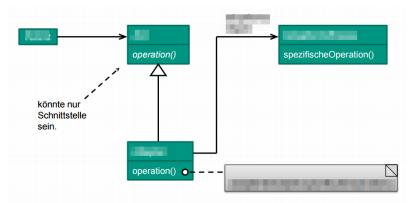
⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Felix Bachmann - SWT1



- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

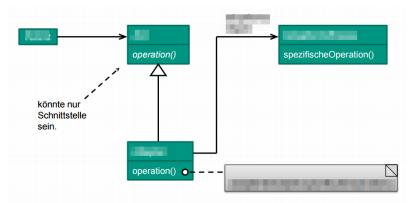


Welches Entwurfsmuster?

Orga	
00000	



- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



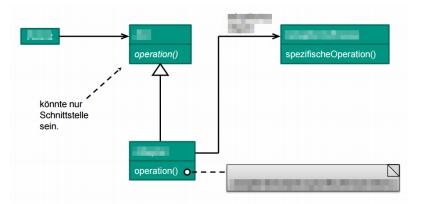
Welches Entwurfsmuster? (Objekt-)Adapter

Orga	Recap
00000	•00000
Felix Bachn	nann – SWT1

Recap •00000000



- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

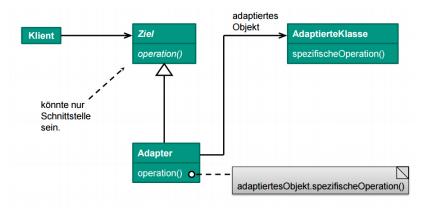


Welche Klassen?

0.94	. iooap
00000	00000000
Felix Bachm	ann – SWT1



- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler





- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Welches Entwurfsmuster?

(IJ	ga		
-	00	00	00	
	_		_	ı



- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Welches Entwurfsmuster? Iterator

Orga	несар
00000	000000
Felix Bachn	nann - SWT1



- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

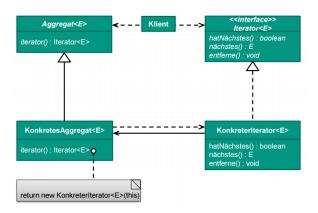


Welche Klassen und Methoden?

Orga	
00000	

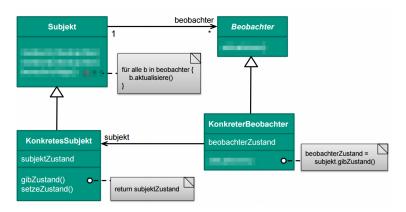


- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler





- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

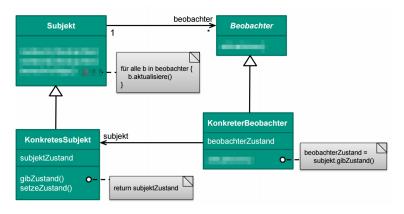








- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

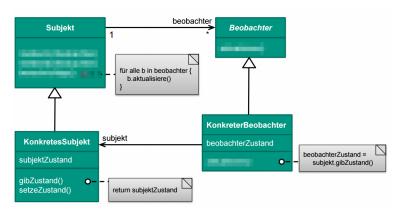


Ist wohl ein Beobachter:)

,	U	ga		
	0	00	00	
	_		_	



- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Ist wohl ein Beobachter :) Methoden?

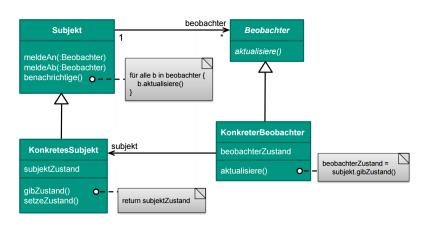
00000	00000
Felix Bachr	mann - SW

Recan

Orga



- haben uns Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Felix Bachmann - SWT1

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster
 - Adapter fertig
 - Beobachter fertig
 - Iterator fertig
 - Stellvertreter fertig
 - Vermittler fertig
 - (Brücke)
- Varianten-Muster
- Zustandshandhabungs-Muster
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster
 - (Abstrakte Fabrik)
 - (Besucher)
 - Schablonenmethode
 - Fabrikmethode
 - Kompositum
 - Strategie fertig
 - Dekorierer
- Zustandshandhabungs-Muster
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben.

Einzelstück

Felix Bachmann - SWT1

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben

⇒ keine Wiederholung desselben Codes

Felix Bachmann - SWT1

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

- Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben
 - ⇒ keine Wiederholung desselben Codes
 - ⇒ bessere Wartbarkeit/Erweiterbarkeit

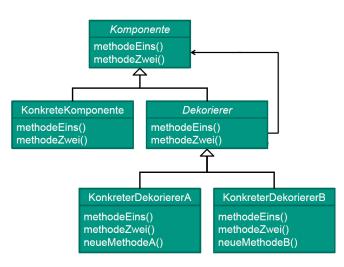
Jetzt: Gruppenarbeit



- ihr kriegt pro Reihe eine Aufgabe
- ihr habt Zeit zum Bearbeiten
- Abgleichung mit Musterlösung
- 4 ihr stellt den anderen eure Lösung vor

Vorstellung Dekorierer





MuLö Dekorierer



Wo Gemeinsamkeiten?

Die beiden Methoden methodeEins() und methodeZwei().

Wo Variation?

In den KonkretenDekorierern bzw. ihren Methoden. Hier: neueMethodeA(), neueMethodeB().

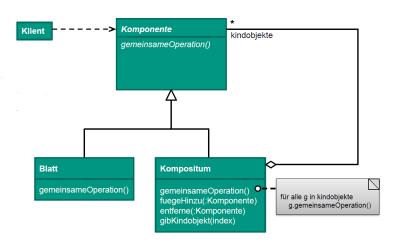
Wozu Instanzvariable?

Weiterleitung von Aufrufen der methodeEins() und methodeZwei() an die KonkreteKompenente.

Felix Bachmann - SWT1

Vorstellung Kompositum





Orga 0000 Recap

Gruppenarbeit 00000 • 00000 Einzelstück

Memento

Befehl

Feedback

dback Tipps

MuLö Kompositum



Wo Gemeinsamkeiten?

gemeinsameOperation().

Wo Variation?

In Blatt/Kompositum-Klassen mit verschiedenen zusätzlichen Operationen.

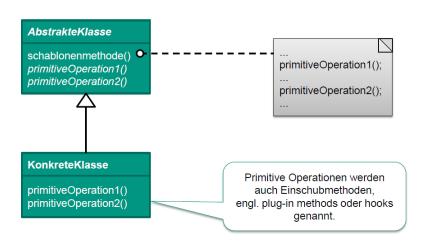
Zusammengesetzt vs. nicht-zusammengesetzt

Kompositum = zusammengesetzt, Blatt = nicht-zusammengesetzt

Felix Bachmann - SWT1

Vorstellung Schablonenmethode





MuLö Schablonenmethode



Wo Gemeinsamkeiten?

Reihenfolge der Methodenaufrufe in der Schablonenmethode.

Wo Variation?

In den Einschubmethoden. (hier: primitiveOperation1() und primitiveOperation2())

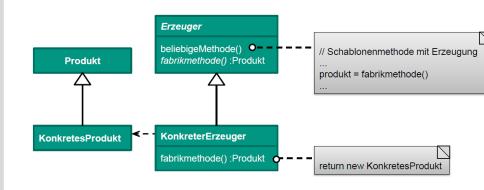
Schablonenmethode vs. Einschubmethode

Einschubmethode ist eine der Methoden, die von der Schablonenmethode aufgerufen wird und deren Implementierung in den Unterklassen stattfindet.

Felix Bachmann - SWT1

Vorstellung Fabrikmethode





Einzelstück

MuLö Fabrikmethode



Wo Gemeinsamkeiten?

Reihenfolge der Methodenaufrufe in der beliebigenMethode().

Wo Variation?

In der Fabrikmethode.

Klasse des Objekts, Oberklasse, Unterklasse

Klasse des Objekts = KonkretesProdukt, Oberklasse = Produkt, Unterklasse = KonkreterErzeuger

Unterschied zu Schablonenmethode?

Fabrikmethode benutzen, wenn ein Objekt erzeugt wird. Fabrikmethode ist Einschubmethode des Musters "Schablonenmethode".

Wahr/falsch

Fabrikmethode ist eine Einschubmethode, keine Schablonenmethode.

19.06.2018

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster fertig
- Zustandshandhabungs-Muster
 - Einzelstück
 - (Fliegengewicht)
 - Memento
 - (Prototyp)
 - (Zustand)
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Zustandshandhabungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

den Zustand eines Objektes beschreiben (wer hätt's gedacht? :D)

Einzelstück

Zustandshandhabungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

- den Zustand eines Objektes beschreiben (wer hätt's gedacht? :D)
- aber unabhängig von dem Zweck des Objekts!

Felix Bachmann - SWT1



Problem

- von einer Klasse soll nur eine Instanz existieren
- Konstruktor könnte überall benutzt werden!

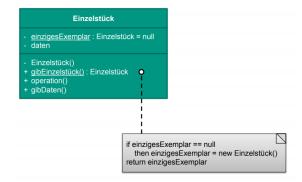
Felix Bachmann - SWT1

000



Problem

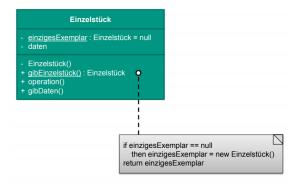
- von einer Klasse soll nur eine Instanz existieren
- Konstruktor könnte überall benutzt werden!





Problem

- von einer Klasse soll nur eine Instanz existieren
- Konstruktor könnte überall benutzt werden!



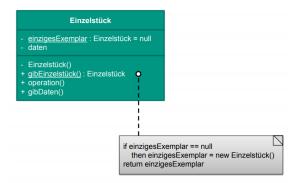
Aber warum nicht einfach statisch?

U	rga	1	
0	00	000	
_		_	



Problem

- von einer Klasse soll nur eine Instanz existieren
- Konstruktor könnte überall benutzt werden!



Aber warum nicht einfach statisch? Unterklassenbildung möglich!

Felix Bachmann - SWT1

Recap

Einzelstück 000

Memento

Feedback

19.06.2018



Problem

internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen

Gruppenarbeit

Memento



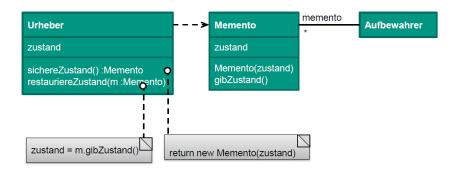
Problem

- internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen
- ohne Kapselung zu verletzten!

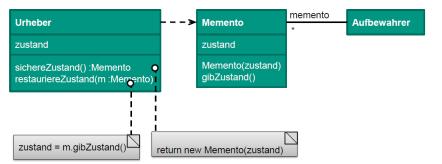


Problem

- internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen
- ohne Kapselung zu verletzten!







Problem gelöst?

 Orga
 Recap

 00000
 00000000

 Felix Bachmann - SWT1

Gruppenarbeit 0000000000 Einzelstück

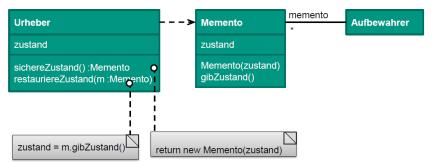
Memento

Befehl

hl Feedl

Feedback Tipps





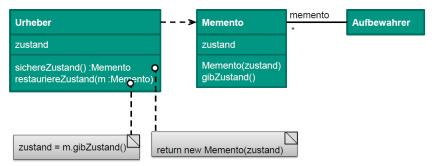
Problem gelöst?

Recap

Ja







Problem gelöst?

Ja

Zustand durch Memento externalisiert

Felix Bachmann - SWT1

Gruppenarbeit Recap

Einzelstück

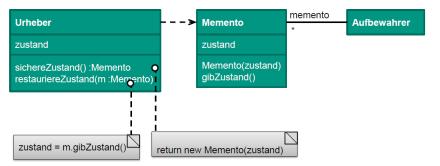
Memento

Befehl

Feedback

31/43





Problem gelöst?

- Ja
 - Zustand durch Memento externalisiert
 - Kapselung nicht verletzt (Nutzer ruft nur sichereZustand() auf und kriegt neuen Memento)

00000

Recap 000000000 Gruppenarbeit 0000000000 Einzelstück

Memento

Befehl

hl Feedback

eedback II

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster fertig
- Zustandshandhabungs-Muster fertig
- Steuerungs-Muster
 - Befehl
 - (master/worker)
- Bequemlichkeits-Muster

Steuerungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

steuern den Kontrollfluss

Gruppenarbeit

Feedback

Steuerungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

steuern den Kontrollfluss

⇒ zur richtigen Zeit richtige Methoden aufrufen

Felix Bachmann - SWT1

19.06.2018



Problem

■ Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion

Orga Recap

00000 00000000

Felix Bachmann – SWT1

Einzelstück

Gruppenarbeit

Memento

Befehl

Feedback 0 0 19.06.2018

back Tipps 0000 34/43



Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen



19.06.2018



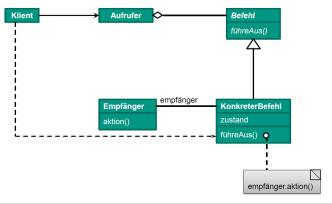
Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen
 - ⇒ Befehl nicht als Methode, sondern als Objekt modellieren

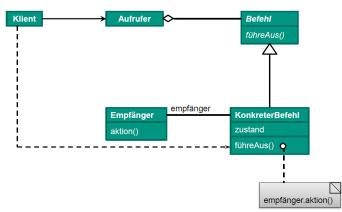


Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen
 - ⇒ Befehl nicht als Methode, sondern als Objekt modellieren









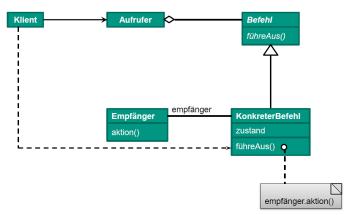
Recap Felix Bachmann - SWT1 Gruppenarbeit

Einzelstück Memento Befehl 0000000

Feedback

Tipps





Was haben wir erreicht?

 Austauschbarkeit: Befehle unabhängig vom Aufrufer, universell einsetzbar

Gruppenarbeit Recap

Einzelstück

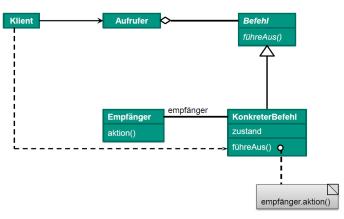
Memento

Befehl

0000000

Feedback





Beispiel!

Orga Felix Bachmann - SWT1

Recap

Gruppenarbeit

Einzelstück

Memento

Befehl 0000000 Feedback

Tipps

36/43



Wahr oder falsch?

Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.

Memento



Wahr oder falsch?

Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr

Felix Bachmann - SWT1

Einzelstück

19.06.2018



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.

Quiz (Ankreuzaufgaben aus Klausuren)



Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
 falsch

Quiz (Ankreuzaufgaben aus Klausuren)



Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
 falsch
- Eine Komponente kann immer nur mit einem einzigen Dekorierer versehen werden.

Quiz (Ankreuzaufgaben aus Klausuren)



Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
 falsch
- Eine Komponente kann immer nur mit einem einzigen Dekorierer versehen werden.



Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!

Gruppenarbeit



Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!

Einzelstück

Kategorien helfen beim Lernen



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen
- jedes Entwurfsmuster erfüllt einen bestimmten Zweck
 - ⇒ nicht nur die Klassen und Methoden auswendig lernen, sondern das Prinzip verstehen

Felix Bachmann - SWT1



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen
- jedes Entwurfsmuster erfüllt einen bestimmten Zweck ⇒ nicht nur die Klassen und Methoden auswendig lernen, sondern das Prinzip verstehen
- bei Unklarheiten in Head First Design Patterns nachlesen ;)

Feedback - Sagt mir eure Meinung





https://goo.gl/forms/osMyz2hScqVPtmSr2



Aufgabe 1: Shutterpile: Refaktorisierung + Entwurfsmuster anwenden

- Entwurfsmuster anschauen
- alte Tests verwenden + evtl. neue schreiben



Aufgabe 1: Shutterpile: Refaktorisierung + Entwurfsmuster anwenden

- Entwurfsmuster anschauen
- alte Tests verwenden + evtl. neue schreiben

Aufgabe 2: cmd-Programm für Pipeline

- wie Shutterpile-cmd, nur kommen nach Parameter "-p" noch Werte
- https:
 //commons.apache.org/proper/commons-cli/usage.html

Orga Recap



Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

Aufgabe 4: Entwurfsmuster in Java-API

es handelt sich um "einfachere" Muster





Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

Aufgabe 4: Entwurfsmuster in Java-API

es handelt sich um "einfachere" Muster

Aufgabe 5: Entwurfsmuster - Kaffeemaschine

ein Muster anwenden

Denkt dran!



Abgabe

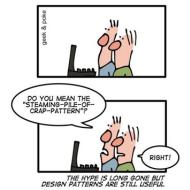
- Deadline am 27.6. um 12:00
- Aufgabe 3-5 handschriftlich

Gruppenarbeit

Bis dann! (dann := 03.07.18)









Recap